PASJ2022 WEP043

J-PARC ハドロン回転標的監視のための耐放射線変位センサーの開発 DEVELOPMENT OF RADIATION-RESISTANT DISPLACEMENT SENSOR FOR MONITORING ROTATING PRODUCTION TARGET AT J-PARC HADRON FACILITY

武藤史真*、青木和也、上利恵三、秋山裕信、家入正治、倉崎るり、小松雄哉、 里嘉典、澤田真也、白壁義久、高橋仁、田中万博、豊田晃久、 広瀬恵理奈、皆川道文、森野雄平、山野井豊、渡邉丈晃

Fumimasa Muto*, Kazuya Aoki, Keizo Agari, Hironobu Akiyama, Masaharu Ieiri, Ruri Kurasaki, Yusuke Komatsu, Yoshinori Sato, Shinya Sawada, Yoshihisa Shirakabe, Hitoshi Takahashi, Kazuhiro Tanaka, Akihisa Toyoda, Erina Hirose, Michifumi Minakawa, Yuhei Morino, Yutaka Yamanoi, Hiroaki Watanabe

Institute of Particle and Nuclear Studies, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Abstract

A new rotating-disk-type target for secondary-particle production is being developed for high intensity beam at J-PARC Hadron Experimental Facility. The expected intensity is 150 kW proton beam. Although the rotating target is advantageous in terms of cooling efficiency and long-term operation, it is challenging to monitor the temperature, rotation speed, and eccentricity of the target. In addition, there are only a few measurement devices that can be used to monitor the conditions due to the harsh operating environment of radiation and high temperatures created by the high intensity beam. To solve these issues, we have developed a radiation-resistant capacitance-type displacement meter, which is capable of monitoring the condition of a rotating target. In this report, we present the development status of a radiation-resistant ceramic-insulated displacement meter.

1. ハドロン実験施設の2次粒子生成標的

J-PARC ハドロン実験施設では、30 GeV まで加速 された一次陽子ビームを二次粒子生成標的に照射 し、生成した K 中間子、π 中間子等を用いて様々な 原子核・素粒子実験を行っている。実験の統計量増 大のためにビームの大強度化が望まれており、それ に対応した高い冷却効率を持つ標的の開発が必要で ある。2022 年現在で使用されているのは間接水冷 方式の固定標的である。この標的は 2019 年 11 月に インストールされたもので、最大 95 kW までの陽子 ビームに対応可能である。2021 年 6 月時点でビーム 強度は 64 kW (加速器からの取り出し周期 5.2 秒)を 達成し、今後も更なるビーム増強を予定しているが、 100 kW を超えるビーム強度には間接水冷方式の標的 では対応できない。そこで新しく直接冷却方式の回 転円板型標的の開発が進められている [1,2]。

Figure 1 は開発が進む回転標的の概略図である。円板の外縁部が金標的、内部が冷却のために無酸素銅で構成されている。回転円盤標的のメリットは、ビームの衝突位置をずらしながら使用することで、熱・放射線の負荷を分散できることである。これにより冷却効率・耐久性が向上し大強度ビームに対応できる。一方で、回転標的の寿命は軸受けの寿命に依存する。通常の耐放射線ベアリングを150kWに対応した200 rpmの回転速度で使用すると約 6300 時間で定格寿命となり、高い頻度での交換が必要となる [3]。そのため、現在開発中の回転標的には He 気体軸受

が採用されており、標的シャフトの回転速度や偏芯 度の監視がますます重要になる。現在までに標的近 傍の放射線環境下で動作可能な耐放射線回転速度セ ンサーが開発され [4]、残るは偏芯度の測定という課 題を残すのみである。そこで高放射線環境下で動作 可能な変位計を開発し、回転標的の偏芯度の測定を 可能とすることを目指す。変位計が十分な分解能を 有すれば、偏芯度の測定だけに留まらず、標的の熱 膨張、回転速度、標的チェンバーの He 濃度など複数 の物理量をモニター出来ると見込んでいる。これに より日常的なメンテナンスが困難な標的監視システ ムのメンテナンス頻度を抑えつつ、複数の標的状態 を監視を可能にすることで安全性を向上させること を目指す。



Figure 1: Schematic view of rotating-disk-type target.

^{*} fmuto@post.kek.jp

2. 変位センサーを用いた回転標的監視

2.1 変位センサーの運用方法

本研究で開発する変位センサーは複数を組み合わ せて使用することで、偏芯度以外の測定が可能とな り、回転標的監視システムとして機能する。Figure 2 に変位センサーの運用想定図を示した。He ガスで満 たされた標的容器の中で円板標的が気体軸受で回転 している。標的へのビーム照射点から回転方向に 90 度、270度の場所にそれぞれ変位センサーが設置さ れ、標的側面とセンサー面の間隔を測定している。 Figure 2 の左図は、変位センサーに静電容量型変位計 を用いた時の理想的な出力を計算したものである。 静電容量が高ければ標的とセンサーの距離が近いこ とを意味する。計算は実機を想定して下記の条件で 行った。

- 標的回転速度: 200 rpm
- ビーム照射による標的熱膨張: 0.95 mm (MARS [5] 及び ANSYS(ver 19.0) によって計算し た 150 kW ビーム照射時の熱膨張に相当)
- ・ 偏芯度: 20 μm (実機での He 軸受クリアランスは 30 μm)
- 回転速度測定のための機械加工:
 円周方向に幅 5 cm、高さ +30 μm
- センサー設置位置:標的外径 +2 mm (標的熱膨張 0.95 mm + 偏芯 20 μm + 機械加工高 さ 30 μm + 安全距離 1.0 mm)
- センサー外径: φ15 mm

この計算結果から、標的の様々な状態を読み取るこ とが出来る。まず、静電容量の周期的な変動振幅か ら、回転標的の偏芯度を測定できる。加えて、標的側 面に段付きのような機械加工を施しておくことで、 標的が1回転するごとに静電容量が局所的に変動し、 その時間間隔から回転周期を測定できる。また、2つ のセンサーの出力平均値の差は、標的が回転によっ て冷却した際の収縮度を意味する。標的 He ガスの 純度や圧力などの状態については、この状態の変化 によって比誘電率が変わるため、二つのセンサーの 同期した変化を測定することで評価できる。

2.2 変位センサーの要求仕様

2.1 で紹介した運用方法と変位センサーの使用環 境から変位センサーへの要求仕様を検討する。まず 変位センサープローブは回転標的の直近に設置され るため、耐放射線性が求められる。回転標的周辺で は、1 次陽子ビーム強度 150 kW で約 10000 時間の 運転を行った時に鉄の吸収線量として累計 200 MGy の吸収線量が計算されており、変位計のプローブは これに耐えうる無機材料のみで構成される必要があ る。また、Fig.2に示した回転標的は厚さ数 m の遮 蔽体の内部に設定される。それゆえ日常的な補修は 難しく、メンテナンスフリーな設計と、低線量区域 まで約30mの長距離ケーブルでの信号伝送が必要 である。加えて、回転標的への負荷を減らすため、 測定器は非接触式である必要がある。予想される回 転標的の偏芯度約 20 μm から、分解能はその 1/10 の 2 µm 程度が必要であり、標的の回転速度が 200 rpm と想定されていることから、標的1回転につき10点 の測定を可能とするため応答時間は 30 msec 以下で ある必要がある。また、回転標的の ANSYS を用い て計算した 150 kW ビーム照射時の温度分布計算か ら、最大で 0.95 mm の熱膨張が見積もられており、 変位計が標的に接触しないためのクリアランスを 常に約1mm 程度確保すると、必要な測定レンジは 0.5 mm~2.0 mm と見積もられる。以上から要求仕様 は下記のようにまとめられる。

●要求性能

- 測定レンジ: 0.5 mm ~2.0 mm
- (2) 分解能: 2 µm 以下
- (3) 応答時間: 30 msec 以下 (200 rpm の場合)
- (4) 非接触での測定が可能なこと

●使用環境

- (1) 耐放射線性: 200 MGy 以上
- (2) 雰囲気ガス: He ガス中で使用可能なこと
- (3) He ガス、支持架台への熱伝達で冷却可能なこと
- (4) 低線量区画までの約30mを信号伝送可能なこと
- (5) メンテナンスフリーであること



Figure 2: Operational conception of a displacement sensor for rotating target monitoring. Two displacement sensors can be used in combination to measure various physical parameters.

PASJ2022 WEP043

3. 耐放射線変位センサーの開発

3.1 静電容量型変位計の動作原理

非接触型の変位計には渦電流変位計やレーザ変位 計など種々の方式があるが、本開発では高速回転物 のランアウト測定によく利用される静電容量方式を 採用した。Figure 3 に静電容量方式の変位計プローブ の概略図を示した。プローブは主電極とガード電極 の2つの電極から構成される。主電極は円柱状をし ており、その底面と標的側面の間には平行な電場が 形成されている。このプローブでは、平行平板の原 理に基づき、標的側面と主電極の間で構成されるコ ンデンサの静電容量の変化から変位量を測定する。 一方、ガード電極は主電極の側面を取り囲む同心円 筒で、測定電極と等電位にしておくことで、主電極 の浮遊容量を打消している。また、通常は Fig. 3 に も示したように、電極の端部では曲線を描いて標的 側面に向かうフリンジング電場となるため静電容量 が理論値から変化して観測される。しかし等電位と なっているガード電極によって、主電極のフリンジ ング電場は低減され、平行電場を形成することがで きる。これらの効果を最大限発揮するため、プロー ブの絶縁体のクリアランスは極めて狭く設定され、 かつ高い同心精度が要求される。



Figure 3: Schematic diagram of the principle of operation of a displacement meter. The displacement is measured from the capacitance between the target side and the main electrode.

3.2 セラミック絶縁プローブの開発

過去に放射線環境下で動作する変位計が開発され 加速器機器の監視に有用であることが示されてい る[6]。しかし、この先例ではFig.3の絶縁体にポリ エチレン、プローブ被膜にPEEK 材を使用している ため、本件のような標的近傍での動作が求められる 機器には適していない。そこで、無機材料のみで構 成した変位計プローブを開発した。Figure 4 に開発し たプローブの写真を示す。絶縁材には快削性に優れ 精密な機械加工に適したマシナブルセラミック (マ コール [7])を使用した。円筒状のマコールにネジ切 り加工を施して 2 つの電極を固定する構造とし、絶 縁体のクリアランスは市販されているエポキシ絶縁 プローブと同じ 0.2 mmを設計値とした。マイクロス コープで製作物の寸法測定を実施し、絶縁体クリア ランス 0.21±0.02 mm、同心度 0.02 mm が得られた。 マコールの絶縁耐力が 40 kV/mm、一般的な高電圧 用エポキシ樹脂の絶縁耐力が約 30 kV/mm であるこ とから、エポキシプローブと同程度の絶縁性が期待 でき、絶縁抵抗計での抵抗値測定では市販のエポキ シプローブ、開発したセラミックプローブのどちら も 500 M Ω (測定電圧 250 V)の絶縁抵抗を確認でき た。プローブと読み出し回路を繋ぐ同軸ケーブルも 無機材料のみで構成された耐放射線ケーブルを使用 し、標的近傍で動作する部品の全てを無機材料のみ で構成することが出来た。

また、今回製作したセラミックプローブではガード電極の取付位置があえて可変になるように設計している。これは Fig. 5 に示すように、ガード電極の取付位置によって電場の平行度の改善が期待出来るからである。ガード電極に囲まれた主電極でも絶縁体のクリアランスが有限の値であるため、フリンジング電場として電極面に平行な E_r 成分が発生する。この E_r をガード電極の取付位置の変位 Δd を変えながら電磁場計算ソフトウェア Poisson Superfish [8] にて評価した。Figure 5 の縦軸は、主電極と標的側面間に発生する E_r 成分の総和である。 Δd を変化させることで、 E_r が減少し、電場の平行度が改善していることが分かる。本件で開発したセラミック絶縁プローブでは、ガード電極の取付位置を可変とすることで調整の幅が広げられるように工夫している。



Figure 4: Pictures of ceramic probe. It consists of a machined ceramic and two electrodes.



Figure 5: Evaluation of the parallelism of the electric field depending on the mounting position of the guard electrode, showing the parallelism is improved with different Δd .

3.3 読み出し回路の開発

先行研究で開発・使用された変位計の読み出し回路 [6] を参考に簡易的な読み出し回路を作成した。 Figure 6 に理想的な測定回路を示す。変位量 x によって変化する C_x と既知の静電容量を持つコンデンサ C_0 を直列に接続し交流電圧を印加することで、x に 比例した出力 V_{OUT} を測定する回路構成となっている。交流電源から印加された V_{0sin} ωt の電圧は C_0 と C_x で分圧される。その電圧 V_{OUT} をボルテージ フォロワを経由して読み出す。理想的なオペアンプ を用いれば V_{OUT} は、

$$V_{OUT} = \frac{C_0}{C_x} V_0 = \frac{C_0 V_0}{\epsilon S} x \tag{1}$$

となり、変位 x に比例した出力となるため、測定レンジを広くした場合でも静電容量の変化を測定しやすい。しかし、実際のオペアンプは入力抵抗が ∞ ではなく、1~5 pF 程度の入力容量を持つため、前段の回路に影響を与えてしまう。そこで、Fig. 7 のようにブートストラップ回路を追加した読み出し回路を製作することとした。この回路では C_{0},V_{0} ,電圧周波数を変更することで、出力電圧の範囲をある程度調整でき、 $C_{0} = C'_{0}$ のように調整することで、信号ケーブルシールド線とガード電極 C_{G} を芯線と同電位に保ち浮遊容量をキャンセルしている。この回路の応答速度に関しては、LTspice(ver 17.0.35)による回路シミュレーションで計算を行い、90% 応答速度21.8 msec を得た。これは 2.2 の要求仕様を満たしている。



Figure 6: Principle of measuring displacement using an AC power supply and a voltage follower.



Figure 7: Circuit schematic of the displacement measurement circuit with the addition of a bootstrap circuit.

3.4 耐放射線無機変位計の分解能測定

3.2 のセラミック絶縁プローブと 3.3 の読み出し 回路を用いて変位量の測定を行い、その分解能を評 価した。Figure 8 に示した校正台に変位計を取付け、 ターゲットとプローブ間の距離を 100 μm ずつ変化 させながら出力電圧 Vout をデータロガーで測定す る。Figure 9 には変位を 2000 µm と 2100 µm に固定 した時の Vout 出力の測定結果を示しており、測定時 の温度が一定であれば、V_{aut}は非常に安定しσの小 さい正規分布となる。この出力電圧の間隔が 100 µm に相当しているため、各変位ごとの Mean と σ から 分解能が計算できる。Figure 10 に各変位ごとに得ら れた Vout 出力値とその分解能の計算結果を示した。 変位量が大きくなるにつれて出力電圧も大きくなっ ているが、Equation (1) のような線型出力は得られ なかった。これはまだブートストラップ回路の機能 が不十分であり、オペアンプの入力抵抗と入力容量 が前段の回路に影響を与えているためと思われる。 ケーブル長を延ばし設計仕様と同程度の 27.5 m と した場合、出力が非常に小さい値となり、回路素子 (主に C₀)を調整する必要があった。このことから同 軸ケーブルの浮遊容量がまだ十分にキャンセル出来 ていないことが推測できるが、回路素子の調整によ り、ケーブル長 0.5 m の時と同様の出力電圧を得る ことが出来ている。これにより分解能はケーブル長 が長くなったとしても、大きな劣化はなく、最大で も 0.87 μm の分解能となり、2.2 の目標分解能 2 μm を達成できている



Figure 8: Calibration devices and displacement sensor.



Figure 9: Histogram of V_{out} at 2000 μ m and 2100 μ m displacement measured by data logger.

PASJ2022 WEP043



Figure 10: Displacement resolution measured by AC voltage divider method.

4. まとめ

J-PARC ハドロン実験施設では 100 kW を超える ビーム強度に対応すべく新たに回転円盤型標的を開 発している。回転標的の偏芯度、回転速度、熱膨張の 監視のため、高放射線環境下で動作できる変位計の 開発を行った。標的の直近に設置されるプローブを 無機材料のみで製作し、一般的な変位計プローブと 同程度の絶縁性を確認した。加えて、27.5 mの長距 離ケーブルを経由してその変位量を読み出すことの できる交流分圧式の読み出し回路を製作し、標的監 視に必要な 2 μm の分解能を 0~2000 μm の測定レン ジで達成することができた。しかし、同軸ケーブル の浮遊容量が十分に打消せていないことから、ケー ブルの温度に依存した出力電圧の変動が確認されて おり、読み出し回路の改良が必要である。これに加 えて、今後は回転標的の実際の偏芯周期に合わせて の実測を行い、応答速度と分解能が適切か評価して いくことが必要である。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP22H00143 の助成を受けた ものです。

参考文献

- H. Takahashi *et al.*, "Development of new production target at J-PARC Hadron Experimental Facility(2)", Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2018, pp.879-882, THP038
- [2] R. Kurasaki *et al.*,"Development of rotating-disk type target for J-PARC Hadron beamline(2)",Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2020, pp.402-406, WEPP55.
- [3] R. Kurasaki et al., "Production Target of Secondary Particles

for Slowly-Extracted High-Intensity Proton Beams", J.Particle Accelerator Society of Japan, Vol.18, No.4, 2021

- [4] H. Watanabe et al.,"Development of a radiation-resistant rotation sensor for new production target at J-PARC Hadron Facility", Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2017, pp.655-659, TUP107
- [5] N. V. Mokhov and S. I. Striganov, "MARS15 overview", vol. 896, pp. 50 – 60. 2007.
- [6] M. Arinaga et al.,"BPM displacement measurement by gapsensors at KEKB", Proceedings of the 3rd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 2006, pp.904-906, EP55
- [7] CORNING Inc; https://www.corning.com/specialtymaterials/ macor
- [8] POISSON SUPERFISH ver. 7.20; J.H. Billen and L.M. Young, Los Alamos National Laboratory, LA-UR-96-1834.